COMPRESSION BONDED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 81-251043 [JP 61251043 A] PUBLISHED: November 08, 1986 (19861108)

INVENTOR(s): ISHIDA AKIRA AKABANE KATSUMI

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

60-090856 [JP 8590856] FILED: April 30, 1985 (19850430) INTL CLASS: [4] H01L-021/58; H01L-021/60

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section: E, Section No. 493, Vol. 11, No. 99, Pg. 114, March 27, 1987 (19870327)

ABSTRACT

PURPOSE: To contrive to nearly uniformize the distribution of the surface pressure to be applied to the pressingly contact surface of the stamp electrode and the semiconductor element by a method wherein a defect to say that large surface pressure generates in the boundary of the pressingly contact surface, that is, just under the periphery of the so-called pressingly contact is dissolved.

CONSTITUTION: The cathode side of a semiconductor element 31, such as the diode, is made to pressingly contact by a stamp electrode 34 having the pressingly contact surface of D(sub 1) in diameter through a temperature compensating metal plate 33 of (h(sub 2)) in thickness and of D(sub 2)=D(sub 1)+2l(sub 2) in diameter. A groove 35 of (l(sub 1)) in depth is provided over the whole periphery on the side surface of this stamp electrode 34 at a position where is a height (h(sub 1)) high from the pressingly contact surface. 32 is the temperature compensating metal plate on the anode side of the semiconductor element 31. In the device to be constituted in such a way, a load is applied to the axial direction and as the cathode side of the semiconductor element is brought into contact by pressing, the semiconductor element to be made to pressingly contact type the stamp electrode through the temperature-compensating metal plate can effectively prevent the concentration of stress to be partially applied thereto, thereby enabling to enhance the electrical characteristics and mechanical strength of the compression bonded type semiconductor device. As a result, the improvement of the reliability thereof can be contrived.

⊕ 日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

母公開特許公報(A)

昭61-251043

Int.□.4

当到記号

厅内整理番号

. 金公開 昭和61年(1986)11月8日

H 01 L 21/58

6732-5F 6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の特 顧 昭60-90856

会出 類 昭60(1985) 4月30日

母発明者 石 8

823

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所設展研究所内 日立市奉町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場

0発明者 赤羽根

内

①出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外

外2名

明旭書

発明の名称 圧接型半導体装置

特許技术の範囲

1、半導体来子と、該半導体素子の少なくとも一方の面に設けられた該半導体素子の熱部張係数に 近い熱部張係数を有する重度補償金属板と、該電 度補償金属板を介して前配半導体素子を圧接する スタンプ電低とを備えた圧接型半導体集優にかい で、前配スタンプ電極の側面の圧接面より離れた 位置に満を付け、さらに、前配スタンプ電極と同 心円状にある前配温度補償金属板の直径を、前配 スタンプ電極の圧接面の直径を、前配 スタンプ電極の圧接面の直径を、前配 スタンプ電極の圧接面の直径を、前配

発明の評価な説明

[発明の利用分野]

本発明は圧接銀半導体装置に係り、特に、デイ オード。サイリスを或いはゲートターンオフサイ リスタ(以下、GTO)等の半導体素子に鑑定補 債金属板を介してスタンプ電電を加圧接触させる 圧接数半導体装置の面圧力均一化構造に関する。

「毎明の背景]

一般にダイオード、サイリスタ政いはGTO等の半導体業子にスタンプ電極を加圧圧接する圧接型半導体接受は、電力用として良く知られている。そしてこの種の圧痕型半導体接受は、第3図に示すように構成されている。すなわち、半導体業子1の両面に、この半導体業子1の熱態浸係数に近気伝導率の高い、円柱状のスタンプ電極4、5で半導体業子1を積層方向に圧接する構造にたつている。さらに、上フランジ11、12、下フランジ13、14と同心円状に位置するセラミック円第10等の部材により、登業ガスかよび不活性ガス中で対じ、単導体業子1に外気の水分が触れないように構成されている。

半導体案子1は通常PN拡散されたショコン 81板、スタンプ電電4。5は頻Cu円生、そし て最度補償金属板2。3はタングステンWとかモ リプデンMの板等が一般に用いられている。

実根保動時には、停止時に比べ80℃程度程度

上昇する。これら起動停止が長年にわたつて行われることになる。Siの動態張係数は $\alpha=2.9 \times 1.0^{-6}$ /C、Cuの $\alpha=1.7 \times 1.0^{-6}$ /Cとその動態張係数の差が大なので、半導体素子1とスタンプ電S4、S 間には、動態係係数 $\alpha=4.3 \times 1.0^{-6}$ /C0のWとか、 $\alpha=4.9 \times 1.0^{-6}$ /C0 Mo 板を挿入し、半径方向の軌件が対策を行つている。

第3回に示した構造及びそれと類似の構造は多くの特許。登録実用新業の説明図等に表示されており公知である。第3回中、本発明と関連する重要な部分は、カソード側スタンプ電極4に加圧される厚みが10元をもは、スタンプ電極4に加圧される厚みが10元となる。このようになつている場合、半導体業子1にかかる面圧力を若干均一にさせて、機械的

性体21内の応力分布は着しく不均一になる。そ とで、特開昭 58-71633 号公報に記述されてい る内容によれば、圧接型半導体装置の半導体素子 に上記のような著しい応力分布の不均一を解消す るため、第5図に示すように、半導体素子25を 圧装するスタンプ電板22の側面に牌23を設け、 加圧時にその講23 が弾性変形することを利用し て、スタンプ電価22の周辺直下での半導体素子 25の応力集中を受和するようにしている。さら に、半導体素子25がシリコン31、風室補償金 異板24が0.5 m 摩みのモリブデンMo板、スメ ンプ電観22が半径25mの剣Cu円住体、温度 特債金属収26がメンダステン型であつて、スメ ンプ電框2.2 に総資金5000時(を印加したとき のスタンプ電極22及び温度補償金属板24の局 辺底下P点の応力を第6因に示したように、漢 23の課さ五と寓さHのパラメータとして算出し、 P点での応力集中を緩和させる構造を提案し、良 - い前果が得られたと報じている。しかし、本祭明 着らの実験によれば、それでもなか、応力集中が

一方、特別的58-71633号公銀によると、第4回に示すように半無限弾性体21を円柱状のポスト20で加圧力 qをもつて圧接すると半無限弾性体21中に生じる圧接面に垂直な方向の応力P(Z)は圧接周端部で非常に大となり、半無限弾

充分養和されているとは云えない結果が得られた。 【発明の目的】

本発明の目的は上述したスタンプ電瓶と半導体 素子の圧接面の境界、いわゆる圧凝周辺直下に大 きな面圧力が生じるという欠点を解析して、圧接 面の面圧力分布が低度均一となる構造の圧接型半 導体袋屋を提供することにある。

[発明の概要]

本発明は、半導体素子を圧振するスタンプ電気の側面に再をつけ、さらにスタンプ電低と同心円状にある温度補信金属板の直径寸法をスタンプ電板の圧接面の直径寸法より大きくして、圧振力の力線の流れと全体の変形及びその反力により、課の直下、スタンプ電低周辺直下、さらに温度補信金属板の周辺直下での半導体素子の圧縮応力及び急げ応力集中を緩和するようにしたものである。
[発明の実施例]

第1因は本発明の一実施例の構成図、第2回は 第1回の要部構成図である。とれら2つの図で示 すようにダイオード等の半導体素子31のカソー ド質を、厚みが b 1 、直径寸法が D 1 = D1+2 ムである温度場合異様 3 3 を介して、圧接面の直径寸法が D 1 のスタンプ電振 3 4 で圧接している。このスタンプ電振 3 4 の何面には全角にわたつて圧を面より高さ b 1 の位置に乗さる1 の第 3 5 を設けている。3 2 はアノード質の温度場合全異を設けている。な 2 はアノード質の温度場合全異をである。なか、第 3 図に示したものと同一部分には同一符号を付けている。このように構成した姿質に第 5 図と同様の軸方向(程度方向)に寄言を加え、加圧接触させる。

上記本発明構造体に対し、現在一般的になっている有及要素法によって圧緩型半導体装置の応力計算を行うと、スタンプ電腦34の調35の寸法 b1、 21、及びカソード側の温度補償金属板 33の厚み b1 と半径当りの突出寸法21をパラメータとして半導体象子31の面圧力分布が得られる。

具体例として、シリコンS i 半導体業子の直径 寸法が8.0 mのとき、網C u ポスト電極3 4 の直 径寸法D i = 6.0 m、溝3 5の高さ h i = 1.5 m、

ンプ電低34の展界性係数E=12000 Mg(/m) であるのに対し、シリコン3i半導体素子31のE=18000 Mg(/m) であることより、スタンプ電低34の方が変形しやすいので、それに伴い、対応する部のひずみを(単位長さ当りの伸び)が大きくなり、応力をは材料力学の基本式、σ=Eをより、ひずみをが厳保性係数Eの比より大となれば、その部の応力の方が大きくなるのである。

一方、第1回、第2回の構成の各種層面間にろう付部がないオール半田レス構造としたときを考え調べてみると、本発明の構造は半導体素子31の患げ応力集中の低減に変力を発揮する。いわゆる、前記した圧縮応力の所で記述した寸法によれば、本発明の構造のもとで半導体素子31の最大曲げ応力は内部に移行し、ビーク値を第5回に示した従来の講付構造の物に比べ 15以下と小さくでき、半導体素子31の機械的強度を5倍以上とするとができる。

ダイオードについて本発明の効果を具体的に説明したが、その他、サイリスタ、GTO、またト

第35つ決さと、=1 m、モリブデン州の製造を 補信金属板33の直述寸法D。=63 m、厚本 b:=0.5 mとすると、機関補信金属板33の半 係寸法決出をと:=1.5 mであり、この機成時に シける温度補信金属板33の周辺底下の圧縮応力 は学に近い小さな値であり、また、ポスト電低 34の周辺底下相当の半導体業子31の圧縮応力 は全体の平均面圧力の値より若干小さく、圧縮応 力の最大は第35の深さと、の軸方向直下より若 干内に入つた部に生じている。

軸方向加圧だけで、援助等による外力の曲げモーメントを略して、 この圧縮応力を更に詳しく調べてみると、 第35を付けること等による圧縮応力 集中の低下はポスト電振34の方が50g以下と顕著であり、 半導体業子31の応力は第35等を付けたことにより、 大きな応力の発生する位置が内部に移るが、 そのピーク圧縮応力の低 Fは 2 5 4 程度である。 このような面圧集中低域の違いは、 材料力学の分野で一般化している材料定数の差によって説明がつく。いわゆる、 網Cuxz

ランジスタについても同様の応用効果があるのは 当然である。また、アノード側のスタンプ電極 40に課を設けてもよい。

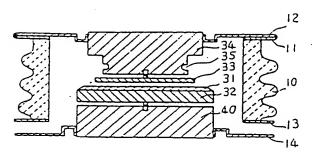
[発明の効果]

本発明によれば、温度補償金属板を介してスタンプ電低により圧接される半導体素子の部分的な 応力集中を効果的に防ぎ、もつて圧接型半導体接 虚の電気的特性、シよび機械的強度を高めること ができるので、信頼性の向上を図ることができる。 図面の簡単な説明

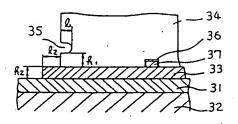
第1回は本発明の一実施例になる圧接型ダイオードを示す緩断面図、第2回は第1回本発明の要部構成所面図、第3回は従来の一般に知られている圧接型ダイオードを示す緩断面図、第4回は半無限板を円柱で圧接したときの応力分布説明図、第5回、第6回は従来の圧接型半導体装置の緩断面図である。

3 1 ··· 半導体案子、3 2 ··· アノード側温度 補賃金 顕板、3 3 ··· カソード側温度補賃金票板、3 4 ··· カソード側スタンプ電板、3 5 ··· スタンプ電板 代理人 差理士 小川豐男

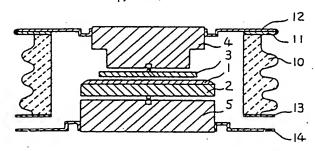
第1回

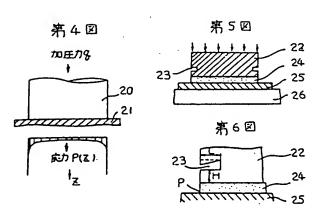


第2図



第3図





—230—

7		0.4	5			
	٠ 🕉		**			"\
18		A A			•	
	and the second	8.4			. <u></u>	
		1	A Dame And The			*
	20 mgs .		de.			3
. •	AA-		14			P
				~		
	-		# % - 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4
		· · · · ·				4
	.*		*		1	
				• * *		. e
En				£ _{ii}	1	
			w			
y 3						*
e Suria						e e
			**			÷
					*	
), 4,		
r K			90 TAT	4.	in . See	
			, 1 ₄			
		•				
ěr.	·					8
	5.				Z	
() (1)						
			- 12 m	v**		
			1			
		4 -		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- Vie	
					* * *	
				•		
	An - 5					
*			*			
					*	
			, Jan 1	N/ (**	1.	
8					,	
2-						